

《中国知的財産権標準テキスト》出版記念演讲会在东京成功举办

日期：2024.12.20



2024年12月20日，由万慧达知识产权主办、日本正林国际特许商标事务所协办的《中国知识产权合规指引（日文版）》出版纪念演讲会在日本东京成功举办。原日本特许厅长官、发明推进协会理事长岩井良行，日本食品・生物知识产权中心理事长兼日本知识产权协会顾问竹本一志，正林国际特许商标事务所副所长林一好出席活动并致辞。万慧达知识产权首席合伙人、管委会主席白刚，正林国际特许商标事务所许可部涉外部长兼日本许可协会副会长齐藤浩二，正林国际特许商标事务所商标部外国组组长、原特许厅商标课课长佐藤淳，北京君策知识产权发展中心副理事长汪泽先后发表主题演讲，活动由正林国际特许商标事务所志贺未知子主持。



岩井良行



竹本一志



林一好



志贺未知子



白刚以“中国知识产权战略、企业合规管理”为题，首先介绍了万慧达知识产权在成立25周年之际推出《中国知识产权合规指引》的背景。他指出，虽然中国知识产权的法律环境在不断完善、保护力度持续加强，但企业实践中仍面临诸多知识产权风险。万慧达知识产权基于多年为中外企业提供法律服务的经验，将实践经验汇编成册，旨在帮助企业从被动接受法律规制转向主动开展合规管理。随后，他围绕商标、专利、商业秘密三大领域，结合实际案例，阐述了企业在知识产权授权确权维权过程中的合规要点，为企业规避在华知识产权风险提供了具体指导。最后，他对为《中国知识产权合规指引》出版提供支持帮助的日方人士表示衷心感谢。



齐藤浩二以“企业中的知识产权活动——商标品牌价值的提升”为题发表演讲。他首先分析了日本产业结构变迁与知识产权发展的现状，其次阐述了商标作为知识产权的重要性及提升其影响力的举措，最后介绍了企业在打击仿冒产品和应对恶意商标申请方面的实践经验。”



佐藤淳以“日本恶意商标注册最新案例——从商标合规角度思考”为题，首先剖析了何为“恶意商标注册”，深入分析了相关法律规定以及应对恶意商标注册的措施及关键时点，并就采取行动时应注意的事项、有效措施及战略要点提出了建议。



汪泽以“中国商标审查动向与趋势”为题发表演讲。他分析了近年来中国商标审查的主要变化：商标近似审查趋严、绝对理由适用增加、商标法第四条适用更为严格、商标共存协议接受度降低。针对这些变化，他从申请与使用前的风险评估、缺乏显著性和欺骗性的克服、避免囤积嫌疑、共存协议的运用四个方面，提出了具体应对策略。

演讲会后，白刚在会议现场为与会嘉宾签赠新书。



万慧达知识产权、国际特许商标事务所及与会嘉宾合影

纪念演讲会后，万慧达知识产权举办了招待晚宴，万慧达知识产权首席合伙人、管委会主席白刚，日本食品•生物知识产权中心理事长兼日本知识产权协会顾问竹本一志，特许厅审判部第35部门上席部门长高野和行，大王制纸株式会社经营企划本部知识产权部部长滨畑成靖，正林国际特许商标事务所副所长加藤竜二，万慧达知识产权合伙人、管委会成员李斌以及北京君策知识产权发展中心副理事长汪泽出席活动并先后发表致辞，招待晚宴由万慧达知识产权合伙人、日本部部长刘峰担任翻译，万慧达知识产权合伙人、副部长何姍妹担任主持。

本次活动共邀请来自日本特许厅和相关行业协会专家、高校学者、企业和服务机构代表近100人参与，活动取得圆满成功。

